











第二十三章

激光和固体能带 基本知识











§ 23.1 激光产生的原理



激光Laser: 受激辐射光放大
Light Amplification of Stimulated
Emissoin of Radiation

一、光和物质的相互作用

按照原子的量子理论, 光和物质的相互作用是光子与电子、原子、离子等粒子的相互作用,可能引起原子的受激吸收、自发辐射和受激辐射三种跃迁过程.



1. 受激吸收过程

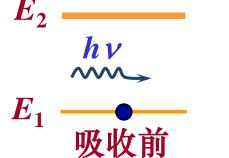


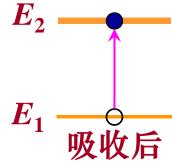




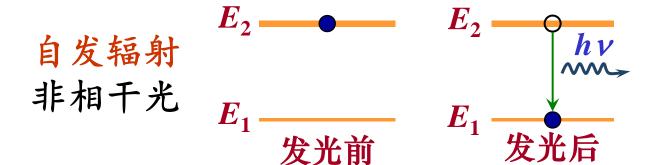








2. 自发辐射过程











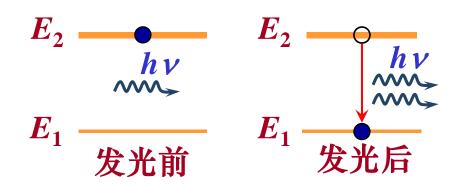






在自发辐射之前,受到能量为 $h\nu = E_2 - E_1$ 的外来光子的诱发作用,可受激发射一个与外 来光子频率、相位、偏振态和传播方向都相 同的光子.

受激辐射 相干光



受激辐射→ 激光产生的理论基础之一









1、为什么普通光源不产生激光



原子在各能级上的分布满足玻尔兹曼分布:



$$N_i = C e^{-\frac{E_i}{kT}}$$

处于E,和E1的 粒子数之比为

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

正常状态下,高能级的原子数远小于低能级 的原子数.

设
$$T=300 \text{ K}, E_2-E_1=1 \text{ eV}$$
 \longrightarrow $\frac{N_2}{N_1} \approx 10^{-40}$



$$\frac{N_2}{N_1} \approx 10^{-40}$$



2、粒子数反转











正常态时 $N_1 >> N_2$,所以处于热平衡状态下 介质的吸收总是大于辐射. 只有当 $N_2 > N_1$ 时, 受 激辐射的光子数才会多于受激吸收,这种反常的 粒子分布称为粒子数反转. 处于粒子数反转分布 时的工作物质称为激活介质或增益介质.

粒子数反转→激光产生的必要条件



 $E_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow N_1$ $E_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow N_1$

粒子数反转图示





光放大







理

刺激激发

态原子

产生越来越多相同特征的光子→光放大

光放大→激光产生的理论基础之二

4、粒子数反转的实现











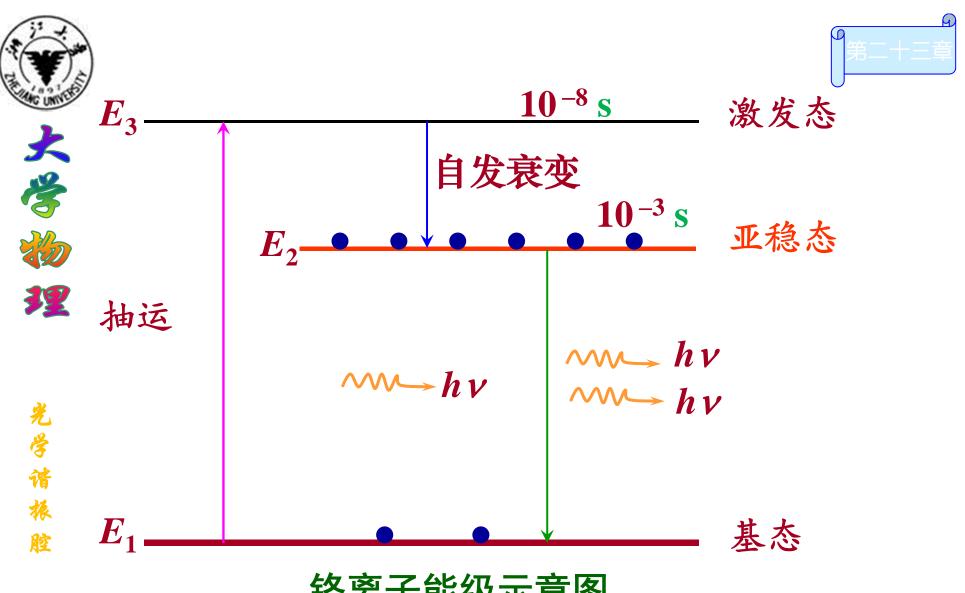




实现粒子数反转的条件:选取合适的工作物质,并提供激励能源,将低能级的粒子激发到高能级上,称为激励或抽运(泵浦).

理论上可以证明,在只有二能级的系统中, 无论抽运速率多么大,都不可能实现粒子数反转,必须存在寿命较长的**亚稳态能级**,时间约为 10⁻³ s,这样的三能级和四能级系统,才有可能实现粒子数反转分布.

红宝石是在基质Al₂O₃中掺入少量铬离子Cr+3的晶体.产生激光的是铬离子,它是典型的三能级系统.



铬离子能级示意图

仅有激光产生的理论基础足够了吗?



三、光学谐振腔、激光模式









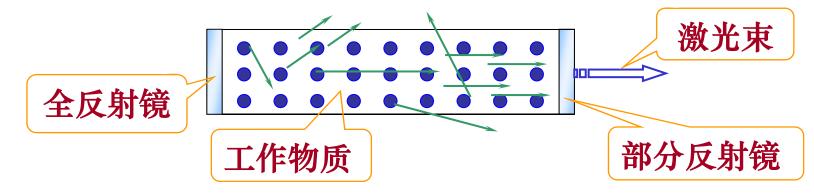






实现粒子数反转状态后,利用光学谐振腔 对光进行放大,形成稳定的激光束.

谐振腔由两个平行的反射镜面组成, 光子在 两镜面间来回反射,沿途不断引起受激辐射,形成 连锁反应,产生雪崩式光放大,此过程称为光振荡. 一反射镜反射系数为95%左右,射出激光.



驻波→稳定和选频

光学谐振腔→激光产生的物质基础





§ 23.2 激光器





理

按工作物质:分为气体、固体、半导体、



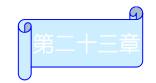


目前最常见的激光器有氦氖气体激光器 和红宝石固体激光器.





§ 23.3 激光的特性



1. 方向性好:



光学谐振腔保证了光束方向一致,发散角在 毫弧度数量级.



2. 亮度高:



在单位时间内沿传播方向单位立体角内发射 的能量称为亮度,太阳的亮度值约为:

 $L_{a} \approx 10^{3} \text{W/(cm}^{2}.\text{sr})$,而大功率激光器的亮度 可达: $L_e \approx 10^{12} \sim 10^{17}$ W/(cm².sr)

3. 单色性好:

普通光源单色性最好的氪灯 $\Delta\lambda=0.047$ nm, 而一台氦氖激光器的谱线宽度 $\Delta \lambda < 10^{-6}$ nm.

4. 相干性好:

一台氦氖激光器的相干长度可达 2×107 km. 氪灯的相干长度只有38.5 cm.





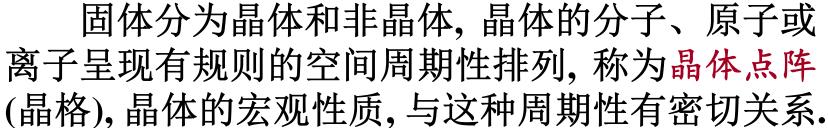








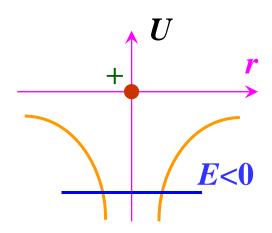




一、电子的共有化

孤立原子中电子的运动

电子在核和其它电子 的库仑势场中运动, 动能小 于势能 (E < 0), 电子类似在 势阱中,能穿出势垒跑出去 的概率很小.







大量原子中电子的共有化运动



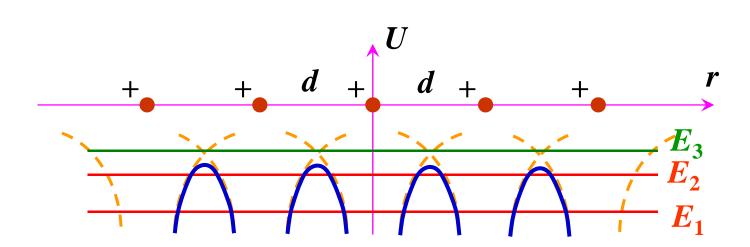








晶格间距d很小, 电子受到其它原子的作用, 相邻原子间势垒降低. 原子内层电子能量 E_1 较低, 外壳层上的价电子能量E,较高,最外层的甚至可以 超过势垒高度,如 E_{3} 。这些电子可穿越势垒在晶体 中自由运动,成为共有电子,称为电子的共有化.





二、固体能带的形成





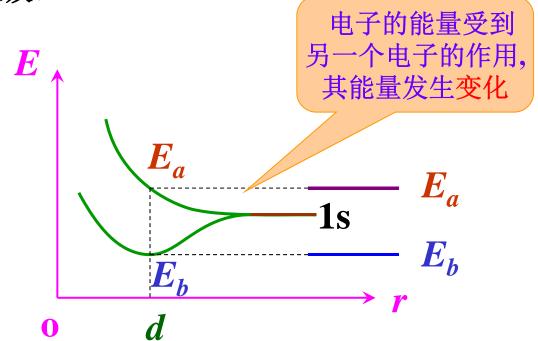
1. 能级的分裂







电子的共有化, 使原来各孤立原子中能量 相同的能级分裂成不同能级, 如两个氢原子构 成氢分子时,两个相同的基态1s成靠得很近的 E_a 和 E_b 能级.

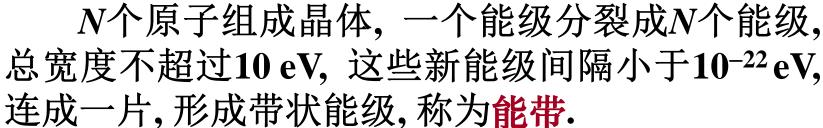






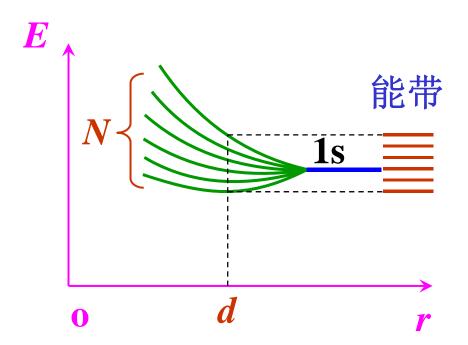














2. 关于能带的概念:







没有或不存在能级

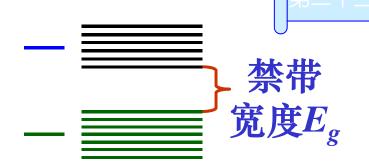


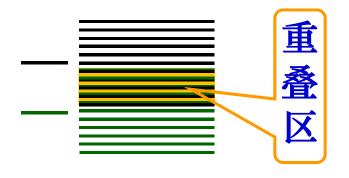


能带重叠:

禁带宽度为0

满带: 低能级能带中填满 电子后称为满带. 满带中电子不能 在带中移动,因此 不起导电作用.







满带







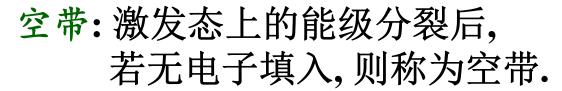




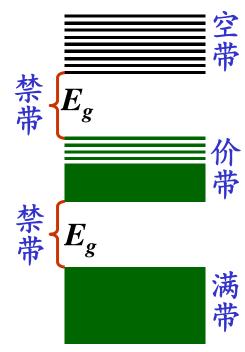


称为价带,一般部分被填满.

未被填满能带中的电子在外电场作用下,可以跃迁到能带中较高的能级上,形成电流,具有导电性.



有能级存在,但无电子填入



导带: 沒有被填满的价带和空带, 在外电场的作用下都可以有电子跃迁填入, 具有导电能力, 称为导带.



三、导体、绝缘体和半导体



1. 导体:



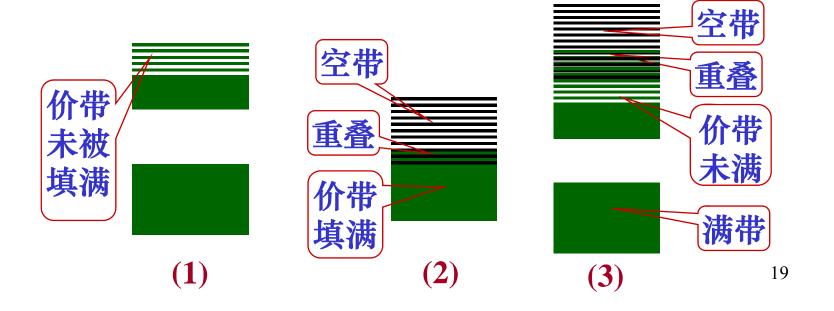






金属中的共有电子参与导电,特点是 存在导带,有三种能带结构:

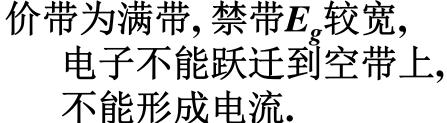
- (1) 价带未被填满, 如单价的金属晶体.
- (2) 价带被填满, 但和上面的空带重叠, 形成 不满能带.如二价金属Mg、Be、Ca等.
- (3) 未满价带又与空带重叠, 如Na、K等.















3. 半导体:

绝缘体能带



禁带E_g较窄,在满带中的上层电子有可能激发到空带上去而导电,称为电子导电.

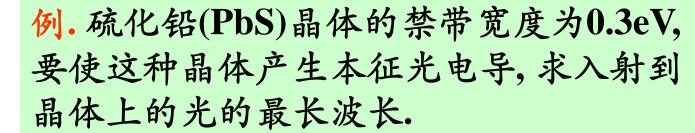
此时,满带中留下空着的能态,称为空穴.出现电子-空穴对.空穴移动,也形成电流,称为空穴导电.



















解:

$$h v = \frac{hc}{\lambda} \ge \Delta E$$

$$\lambda \leq \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{0.3 \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$=41.4\times10^{-7}\,(\mathrm{m})$$







§ 23.5 n型半导体和p型半导体







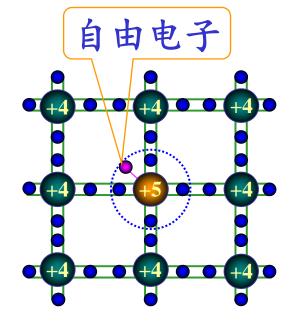




本征半导体、杂质半导体: 半导体分纯净和掺杂 两类,纯净半导体称为本征半导体,参有 少量杂质时为杂质半导体.

一、n型半导体

在四价元素的晶体中掺入 少量五价元素, 如硅或锗中掺 入磷就形成了电子型半导体, 或n型半导体. 磷原子有五个价 电子,其中四个参与共价键的 组合,剩下的一个价电子在磷 离子的电场范围内运动.



n型半导体



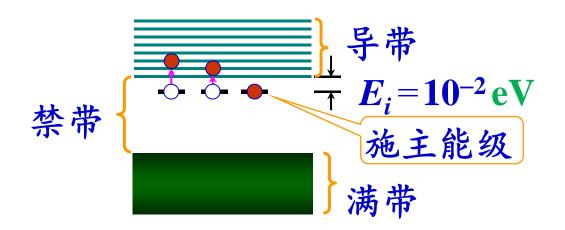








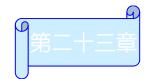
杂质能级:理论计算表明,这个电子的能级 位于禁带中,而且靠近导带的边缘,称为 杂质能级.此电子在受到激发时,很容易跃迁 到导带成为自由电子,参与导电.五价原子 称为施主,相应能级称为施主能级.



n型半导体杂质能级



二、p型半导体





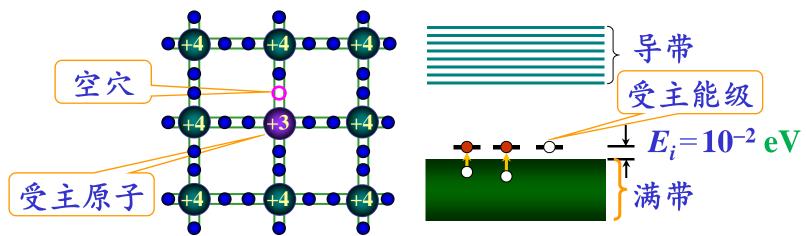






掺入少量三价元素就构成了p型半导体,如硼. 硼原子只有三个价电子, 形成共价键时缺少一个 电子, 即出现空穴. 空穴能级也位于禁带中, 且靠 近满带的顶部.

满带中的电子很容易被激发, 形成空穴导电. 三价原子称为受主,相应能级称为受主能级.



p型半导体和杂质能级





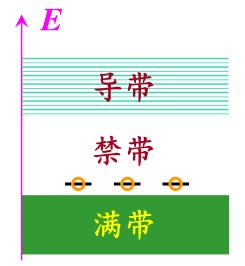






例: 若锗用铟(三价元素)掺杂,则成为_p、空穴_型 半导体. 请在所附的能带图中定性画出施主能级或 受主能级.

三价元素组成共价键时 缺一个电子,形成空穴导电, 产生受主能级.



pn

例:已知某两能带间的禁带宽度为 E_o , 用光子激发电子到高能级上, 光子的频 率至少为 E_g/h



§ 22-6 p-n结

L. 扩散运动: 本征半导体掺以不同的杂质, 一边成为 p型, 另一边成为n型. 那么就会发生电子从n区 向p区扩散, 而空穴从p区向n区扩散的现象.

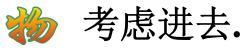
2. 电偶极层: 材料本身电中性, 故在p区出现过剩的负电荷, 在n区出现过剩的正电荷, 界面两侧形成电偶极层, 称p-n结.其厚度约为10⁻⁷m.

*

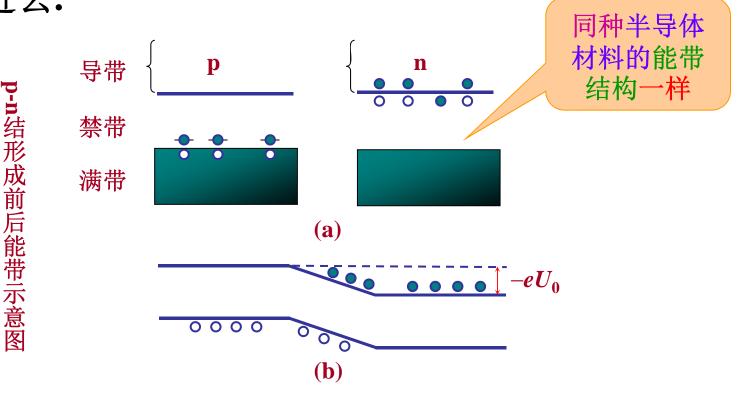
理

3. 漂移运动: 电偶极层电场作用下, 空穴从n型区向p型区漂移, 电子从p型区向n型区漂移.

4. 接触电势差: 扩散与相反的漂移达到动态平衡后, 电偶层内电荷分布一定, 在交界面两侧形成 一定的接触电势差*U*. 接触电势差的存在,使电子在p-n结两侧的静电势能不等,在电势高处(n)电势能低,在电势低处(p)电势能高.因此在分析半导体的能带结构时,必须把这附加电子静电势能









上图中





(a)是p型和n型半导体未接触时各自的能带,



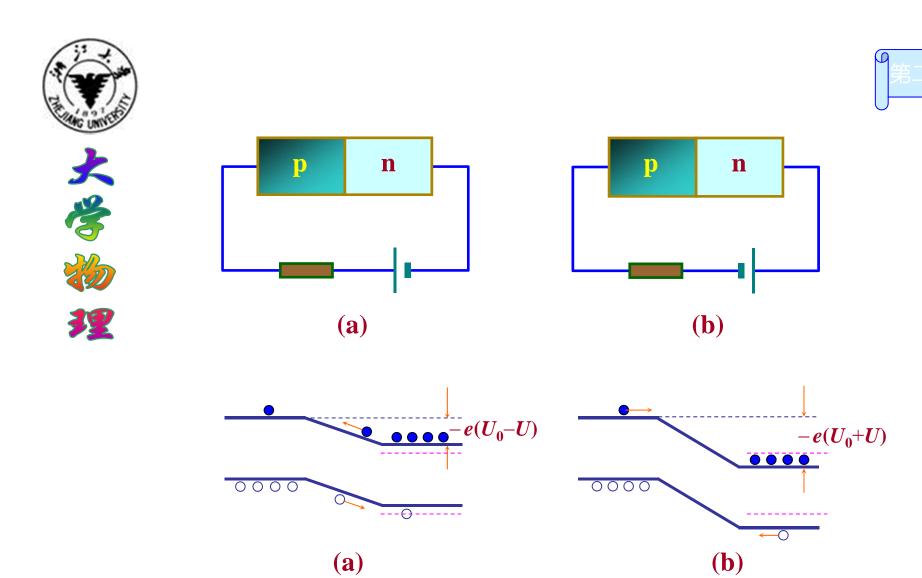
(b)是形成p-n结后的能带.



19

在p-n结处,能带出现弯曲,能带高度有一相对平移,其差值为电子势能的变化值eU,形成势垒区。势垒阻止n型区中的电子进入p型区,也阻止p型区中的空穴进人n型区。

若将p-n结两端分别与电源的正、负极相接,就会改变半导体内部的电势,则有可能打破动态平衡.其结果使p-n结具有单向导电性,见下图:



p-n结的单向导电作用



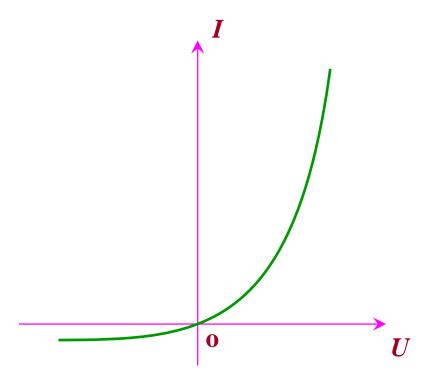












p-n结的伏安特性曲线













